

которые в ТН в ТН линиях (0.2-2.0 эВ) для Боксона в азоте и кислороде  
электроны, чтобы избежать излишней толщины материала и избежать

УДК 535.376

## СПЕКТРЫ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУРАХ $TlGaSe_2$

А. Н. Георгобиани<sup>1</sup>, А. М. Евлоев<sup>2</sup>

*Представлены результаты исследования спектров фотолюминесценции и ее возбуждения в монокристаллах  $TlGaSe_2$ . Способность данных слоистых кристаллов склоняться пластинками с зеркальными гранями, являющаяся следствием резкой асимметрии химической связи, делает их перспективными материалами для фотоэлектрических преобразователей.*

**Ключевые слова:** широкозонные полупроводники, электрон, дырка, донор, акцептор, рекомбинационный процесс, люминесценция.

Непрерывно растущий интерес и нужды современной полупроводниковой техники не удовлетворяются известными материалами и требуют создания новых материалов. Поиск новых полупроводниковых материалов является одной из основных проблем сегодняшней физики твердого тела. Создание новых материалов открывает новые перспективы и позволяет решать новые технические задачи.

Интерес к фотоэлектрическим преобразователям солнечной энергии обусловлен экологическими соображениями, что делает их самыми перспективными среди возобновляемых источников энергии. Разработана технология выращивания совершенных цепочечных и слоистых монокристаллов типа  $A^{III}B^{III}C_2^{VI}$  ( $A$ -Tl,  $B$ -In,Ga,  $C$ -S,Se) которые образуют класс полупроводников с большим набором значений ширины запрещенной зоны (0.6–2.4 эВ).

<sup>1</sup>E-mail: georg@sci.lebedev.ru

<sup>2</sup>E-mail: Evloev555@mail.ru

Известно, что составляющие  $TlB^3C_2^6$  (B-In, Ga; C-S, Se) катионы  $Tl^{+1}$  и  $B^{+3}$  являются элементами третьей группы и обеспечивают различные координации атомов, валентные состояния и характер химических связей.

Эти особенности являются причиной резкой анизотропии физических свойств этой группы материалов. Способность данных слоистых кристаллов скользить на пластиинки с зеркальными гранями, являющаяся следствием резкой асимметрии химической связи, делает их перспективными материалами для фотоэлектрических преобразователей.

В настоящей работе приведены результаты исследования спектров фотолюминесценции (ФЛ) и возбуждения в кристаллах  $TlGaSe_2$ .

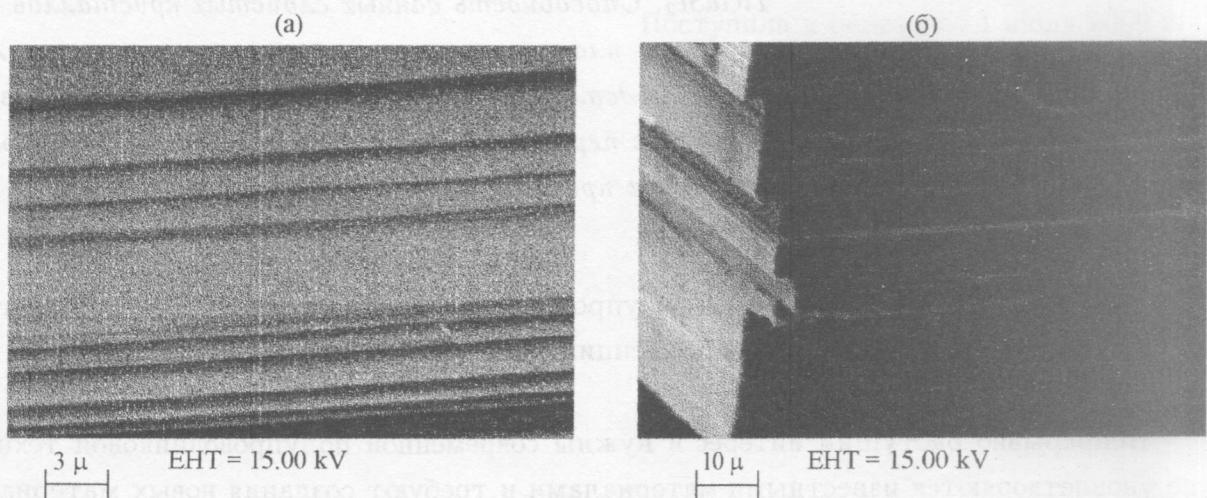
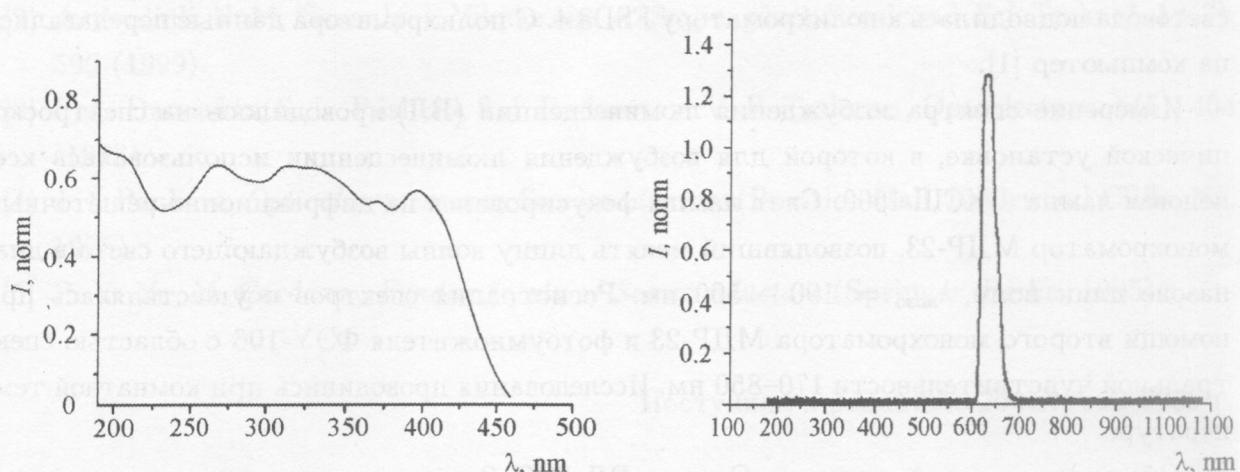


Рис. 1. Электронная микрофотография поверхности кристаллов  $TlGaSe_2$ : (а) вид сверху, (б) вид сбоку.

**Экспериментальная часть.** Выращивание монокристаллов осуществляли модифицированным методом Бриджмена–Стокбаргера. Выбор метода выращивания и его аппаратурного решения помимо физических и химических свойств выращиваемых кристаллов во многом обуславливался как особенностями структуры этих соединений, так и тем, что их некоторые компоненты имеют высокую упругость паров. Поэтому процесс кристаллизации необходимо вести в закрытых ампулах малого объема. Эти условия легко достигаются в методе Бриджмена–Стокбаргера. Полученные кристаллы были *p*-типа и имели удельное сопротивление  $10^8 - 10^{10}$  Ом·см при 300 К. Ширина запрещенной зоны 2.18 эВ. Подвижность носителей заряда  $65 \text{ см}^2/\text{В}\cdot\text{сек}$ . Образцы для

Рис. 2. Спектр возбуждения  $TlGaSe_2$  при  $T = 300$  К,  $\lambda_{\text{пер}} = 630$  нм.Рис. 3. Спектр фотолюминесценции  $TlGaSe_2$  при  $\lambda_{\text{возб}} = 520$  нм и  $T = 300$  К.

исследований получали скальванием монокристаллов на плоскопараллельные пластины. С помощью электронного микроскопа получены электронные микрофотографии, на которых видны зеркальная поверхность и слоистая структура образцов, так что дополнительной полировки не требовалось (рис. 1). Исходными материалами являлись элементы особой чистоты: таллий Tl – 000, медь ОСЧ-11-4, селен ОСЧ-17-4, галлий – 000. Синтез соединений  $TlGaSe_2$  осуществляли непосредственным сплавлением исходных компонентов (основное содержание составляющих компонентов соединений не менее 99.999%) в откаченных до остаточного давления не более  $10^{-3}$  Па кварцевых ампулах двухтемпературным методом в печах с двумя независимыми обмотками при температурах на 40–50 К выше температуры плавления соответствующих соединений в течение двух часов при непрерывном перемешивании расплава. По окончании синтеза сплавы охлаждали со скоростью 100 К/час до температуры 400 К, а затем печи выключали. Полученные таким образом соединения  $TlB^3C_2^6(B\text{-In}, Ga; C\text{-S}, Se)$  перегружались в графитизированные (5-ю слоями спектрально-чистого углерода) кварцевые ампулы заданного профиля и откачивались до остаточного давления  $10^{-3}$  Па.

Спектры ФЛ  $TlGaSe_2$  были получены при комнатной температуре. Источниками возбуждающего излучения являлись полупроводниковые светодиоды с длиной волны 520 нм. Излучение светодиода подводилось к поверхности образца с помощью кварцевого световода. Светолюминесценция собиралась с поверхности линзой и с помощью

световода подводилась к полихроматору FSD8 4. С полихроматора данные передавались на компьютер [1].

Измерение спектра возбуждения люминесценции (ВЛ) проводилось на спектроскопической установке, в которой для возбуждения люминесценции использовалась ксеноновая лампа ДКСШ-1000. Свет лампы фокусировался на дифракционно-решеточный монохроматор МДР-23, позволявший менять длину волн возбуждающего света в диапазоне длин волн  $\lambda_{\text{возб}} = 190 - 500$  нм. Регистрация спектров осуществлялась при помощи второго монохроматора МДР-23 и фотоумножителя ФЭУ-106 с областью спектральной чувствительности 170–850 нм. Исследования проводились при комнатной температуре.

*Обсуждение и результаты.* Спектр ВЛ  $\text{TlGaSe}_2$  при длине волны регистрации  $\lambda_{\text{рег}} = 630$  нм, соответствующей наблюдаемым максимумам полосы ФЛ, представлен на рис. 2. Спектр имеет сложный характер, и область возбуждения простирается от ультрафиолетового диапазона ( $\lambda_{\text{возб}} = 190$  нм) до голубого ( $\lambda_{\text{возб}} = 470$  нм). В них наблюдаются максимумы при  $\lambda_{\text{возб}} = 205, 268, 311, 372, 393$  нм.

На рис. 3 представлен спектр фотoluminesценции (ФЛ)  $\text{TlGaSe}_2$  при 300 К. В спектре наблюдается ярко выраженная линия с максимумом при 630 нм. Его полуширина 36 нм.

Линия ФЛ обусловлена рекомбинационными излучениями глубоких акцепторно-донорных пар, наблюдающихся в тройных полупроводниковых соединениях [2–5]. При фотовозбуждении в донорно-акцепторных парах рекомбинация носителей заряда происходит излучательным образом. При низких интенсивностях возбуждения только малая часть донорных или акцепторных ловушечных центров захватывает носители заряда. Это приводит к рекомбинации только удаленных пар. Кулоновское взаимодействие между ионизованными примесями вносит большой вклад в энергию излучения фотонов в донорно-акцепторных парах. Этот вклад возрастает, в то время как разделение между парами уменьшается [5].

Спектр ВЛ имеет сложный характер, и область возбуждения простирается от ультрафиолетового диапазона ( $\lambda_{\text{возб}} = 190$  нм) до голубого ( $\lambda_{\text{возб}} = 470$  нм). Спектр ФЛ содержит линию с максимумом 630 нм.

Авторы благодарят проф. В. С. Горелика за обсуждение полученных результатов ФЛ.

## ЛИТЕРАТУРА

- [1] А. П. Гончаров, В. С. Горелик, Краткие сообщения по физике, 36(9), 3 (2009).

- [2] A. Aydinli, N. M. Gasanly, I. Yilmaz and A. Serpengüzel, Semicond. Sci. Technol. **14**(7), 599 (1999).
- [3] I. A. Damaskin, S. L. Páshkin, S. I. Radautsan, V. E. Tezlevan, Optoelectron. **5**(5), 405 (1973).
- [4] J. I. Pankove, *Optical processes in Semiconductors* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1975).
- [5] P. Y. Yu, M. Cardona, *Fundamentals of Semiconductors* (Springer, Berlin, 1995).

Поступила в редакцию 20 августа 2009 г.